

國立成功大學 智慧半導體與永續製造學院

品牌識別規範

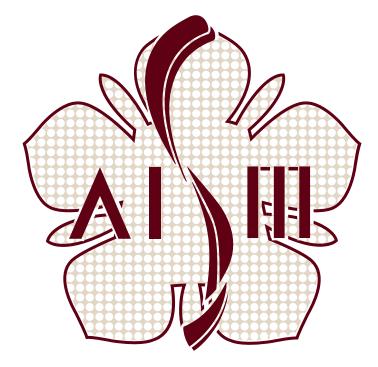


AISSM 品牌識別形象

以成大校花鳳凰花為輪廓,與半導體產業之根基 - 晶圓,為意象結合,象徵成大智慧半導體與永續製造學院 為培育未來半導體領域人才之重要基地。

識別表面以學院英文名稱(Academy of Innovative Semiconductor and Sustainable Manufacturing)之縮寫,AISSM 為概念演繹。

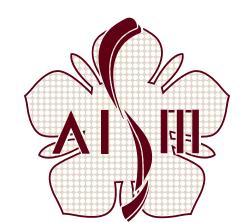
視覺核心以識別中央交錯之兩個 S,象徵成大不僅 在半導體(Semiconductor)教學研發之領銜地位, 亦彰顯本校於永續製造(Sustainable Manufacturing) 領域佈局獨步全國。貫穿校花的雙 S 也可將其解讀為學院 產學共生,對接國際的趨勢及使命。



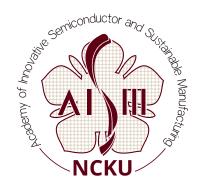
標誌標準型態

此品牌視覺形象由標誌、標準字、雙色組合而成, 均有嚴謹的使用規範,請依照本手冊說明使用。 執行製作時,請直接使用識別原始電子檔案(PNG/EPS 檔), 切勿自行重製或更動設計,以維持品牌識別一致的視覺表現。

標誌基本型態



標誌與標準字基本型態



標誌及標準字 基本型態



標誌與標準字最小規格使用規範







為確保能有效呈現品牌識別, 特訂定最小尺寸規範,以輔助 後續應用時能以合適的尺度規劃使用。

為使標誌及標準字組合能於各式應用均能呈現一致的形象, 兩者之間的相對位置經過精確排版設計,以確保各元素 能相互發揮其識別功能。因此,規範品牌識別規格, 以確立品牌標誌的標準形態。

標誌及標準字組合網格規範



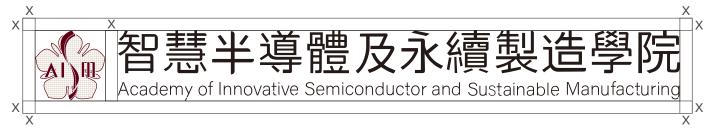
標誌及標準字 網格規範 / 製圖法

標誌及標準字組合圖形製圖法

5.5x x 45.5x 45.5

為確保標誌及標準字於各項應用不與其他資訊混淆, 識別組合周圍應保留足夠的留白空間, 以確保標誌及其他內容皆能清楚展示、表達。

標誌及標準字組合周圍最小留白空間規範



本標誌採用成大國際識別系統主色調(maroon red)與 金色為基底搭配,呈現專屬於成大的色彩識別。 標準色之色號,請參照本手冊所列舉的色標使用。 勿擅改識別色號,所有配色均為 AISSM 專屬搭配, 以確保能最大發揮學院色彩形象。

識別標準色

品牌識別 標準色彩規範



智慧半導體及永續製造學院 Academy of Innovative Semiconductor and Sustainable Manufacturing

C5+M100+Y50+K74		
C16+M15+Y19		
K100		

嚴禁改變配色



智慧半導體及永續製造學院 Academy of Innovative Semiconductor and Sustainable Manufacturing

嚴禁調整比例



智慧半導體及永續製造學院

Academy of Innovative Semiconductor and Sustainable Manufacturing

嚴禁變形、調整角度



嚴禁使用深色(與識別顏色相近)之背景



品牌識別 錯誤應用範例

品牌識別 横式組合 Α.



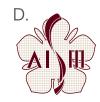
智慧半導體及永續製造學院

Academy of Innovative Semiconductor and Sustainable Manufacturing

國立成功大學 智慧半導體及永續製造學院



NCKU
Academy of Innovative Semiconductor and Sustainable Manufacturing



智慧半導體及永續製造學院

Academy of Innovative Semiconductor and Sustainable Manufacturing

E.



智慧半導體及永續製造學院

Academy of Innovative Semiconductor and Sustainable Manufacturing

G.



Α.



智慧半導體及永續製造學院

Academy of Innovative Semiconductor and Sustainable Manufacturing

В.



國立成功大學 智慧半導體及永續製造學院

C.



NCKU Academy of Innovative Semiconducto and Sustainable Manufacturing

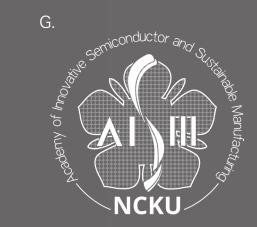
D.



智慧半導體及永續製造學院 Academy of Innovative Semiconductor and Sustainable Manufacturing

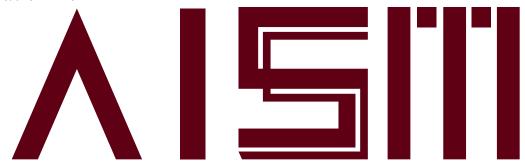
E.





品牌識別組合 反白演示

F. (標準型態)



輔助識別

F-1. (與成大國際識別系統搭配建議擺放相對位置與比例)



F-2.

Academy of Innovative Semiconductor and Sustainable Manufacturing

F-3.

Academy of Innovative Semiconductor and Sustainable Manufacturing

